特許庁 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究 公開セミナー

オープンイノベーション時代における知的財産 デューデリジェンスのあり方

M&Aにおいて理解しておきたい知的財産リスクとその対策

M&A等の企業間取引において、知的財産の獲得や利用を主たる目的とすることはしばしばありますが、そういった場合においても、その専門性の高さ故、知的財産に着目した法務デューデリジェンス(知財DD)を行い、その結果を最終契約書に反映することは、必ずしも一般的にはなっていない現状があります。そこで特許庁は、今年度、そういった知財DDのハードルを下げるべく、標準手順書の作成事業を行っております。本セミナーでは、標準手順書のご紹介に加えて、M&A取引の手順や知財リスクの勘所と最終契約書におけるリスクヘッジの方法について専門家からご説明いたします

日時 | 2018年1月16日 (火) 16:00~18:00

会場 クリエイト紀尾井町 6階会議室

住所:東京都千代田区紀尾井町3-31

URL: http://www.create-kioicho.jp/

受講料

無料(PC等を持参頂けますと、標準手順書の共同編集デモに参加頂けます。)

セミナー①M&A取引の手順

潮見坂綜合法律事務所 弁護士 後藤高志先生

セミナー②M&Aにおける知的財産関連リスクの解説

潮見坂綜合法律事務所 弁護士 吉羽真一郎先生

セミナー③知的財産デューデリジェンス標準手順書の活用方法

NTTデータ経営研究所 事業コンサルティングユニット 産業戦略グループ マネージャー 堀野功

セミナー4GitHubを用いた標準手順書の共同編集の進め方

NTTデータ経営研究所 事業コンサルティングユニット 産業戦略グループ シニアコンサルタント 児玉英治



【問合せ先】

オープンイノベーション時代における知的財産 デューデリジェンスのあり方

M&Aにおいて理解しておきたい知的財産リスクとその対策

◆ 日時: 2018年1月16日(火) 16:00~18:00

◆ 会場:クリエイト紀尾井町 6階会議室

◆ 受講料:無料

◆ 定員:20名(定員に達し次第、受付終了とさせて頂きます)

◆ 次第

16:00-16:05 開会

16:05-16:15 本事業の趣旨説明(特許庁 法制専門官 足立昌聰氏)

16:15-16:55 セミナー①M&A取引の手順

16:55-17:25 セミナー②M&Aにおける知的財産関連リスクの解説

17:25-17:30 休憩

17:30-17:35 セミナー③知的財産デューデリジェンス標準手順書の活用方法

17:35-17:50 セミナー④ GitHubを用いた標準手順書の共同編集の進め方

17:50-18:00 質疑応答

18:00 閉会

◆ ご対象者

経営企画部などM&A等に関わってらっしゃる方、又はM&A等にご興味のある方など

会場アクセス

クリエイト紀尾井町

住所:東京都千代田区紀尾井町3-31

東京メトロ「永田町」徒歩3分東京メトロ「麹町」 徒歩4分



お申し込み方法

メールにて以下の情報を記載の上、ご送信ください

お申込メールアドレス: skip@keieiken.co.jp

ご記載内容:①氏名

- ②ご勤務先、ご所属(部署名、お役職等)
- ③ご連絡用E-mail アドレス
- ④表題「知財DDセミナー申し込み」とご記載下さい。

※個人情報の取扱に関しては別紙をご確認下さい。

<別紙>セミナー参加お申込みでの個人情報の取り扱いについて

株式会社NTTデータ経営研究所は、特許庁より受託した平成29年度産業財産権制度問題調査研究「知的財産デューデリジェンスの実態に関する調査研究」において実施するセミナーにあたり、皆様よりご提供いただく個人情報を下記のように取り扱います。

利用目的について

ご提供いただいた個人情報は、本事業セミナー開催におけるお申込受付、実施連絡の目的で利用いたします。

第三者提供について

ご提供いただいた個人情報の第三者提供はありません。

外部委託

ご提供いただいた個人情報の外部委託はございません。

個人情報のお問合せ窓口

相談、苦情については、下記担当者にお申し出ください。

株式会社NTTデータ経営研究所

(「知的財産デューデリジェンスの実態に関する調査研究(SKIPDD)」事務局)

メールアドレス: skip@keieiken.co.jp

(〒102-0093) 東京都千代田区平河町2-7-9JA共済ビル10階

個人情報保護管理者

株式会社NTTデータ経営研究所

個人情報保護管理責任者 唐木重典